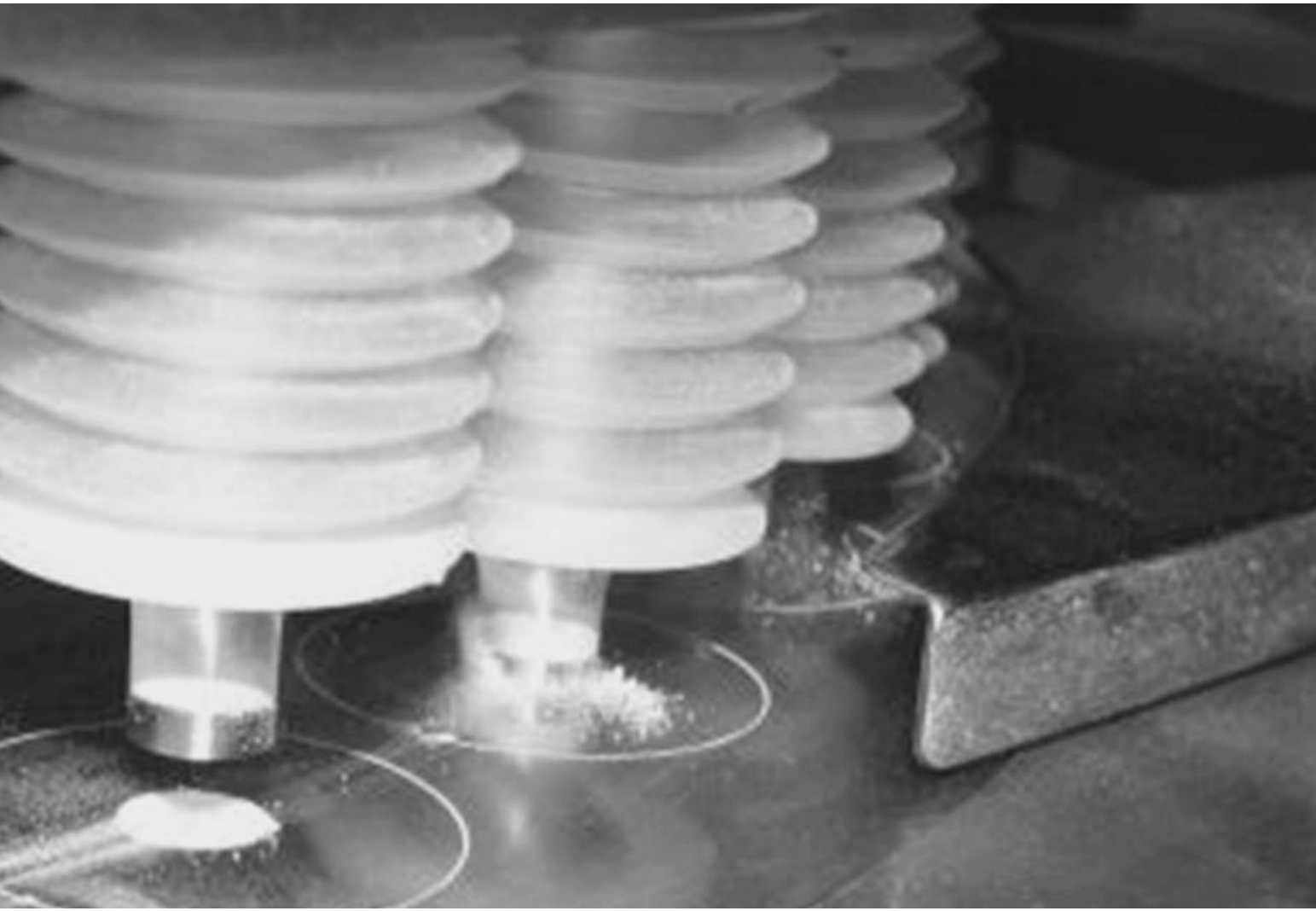


技術駆使、粉体の機能引き出す



粉体技術を用いた薬の粉末を充填 圧縮する作業（提供＝菊水製作所）

薬の苦みを抑制

術が数多く開発されている。最も一般的な技術として、口の中では苦い薬

な薬を開発する上で、もうひとつ重要な技術がある。それは薬効成分の苦味をマスクする技術である。

例えば、前述の口腔内崩壊錠では口の中で粉にほじけてしまうことから、薬効成分が苦い場合は、瞬間に苦味を感じ、不快感を覚え、ユーザフレンドリーな薬とは呼ばれなくなる。そのため現在、苦味をマスクする技術など、苦味をマスクする

粉サイズにも配慮

具体的には、苦い薬効成分が溶け出るのを抑制し、口の中を通過したあとに速やかに薬効成分を放出するような技術である。

一方で、苦味をマスクするだけでなく、粉の大きさも気にしないといけない。例えば、マスクした粉の粒子径が0.3μm以上になると口から

微細な粒子を被覆

油脂類使う方法も

技術は確立されている。細心の注意を払わなければならない。この場合、被覆するときに粒子同士が引っ付かないようにしたり、口腔内崩壊錠を成形するときの圧縮力ですりかか被覆した膜に亀裂が入らないようにしたりして、細い粒子一つ一つにつ

て、細心の注意を払わなければならない。この場合、被覆するときに粒子同士が引っ付かないようにしたり、口腔内崩壊錠を成形するときの圧縮力ですりかか被覆した膜に亀裂が入らないようにしたりして、細い粒子一つ一つにつ

法や、特殊な甘味剤を使う。苦味を感じにくくする方法などもある。開発されている。さらにこれらの合わせ技で相乗効果を発揮させることもあ

という相反する課題を克服する必要がある。各社とも粉体の機能を最大限に発揮できるように、さまざまな粉体加工技術を開発して薬を開発している。

また、苦味を強力にマスクしてしまつと、口の中を通過してからも薬効成分が溶け出しにくくなること、口の中を通過したあとは薬効成分が体内で吸収されないこととなる。

このように、「苦味マスクのため口の中で薬効成分が放出するのを抑えること」と「口の中を通過したあとは薬効成分が体内で吸収されないこと」という相反する課題を克服する必要がある。各社とも粉体の機能を最大限に発揮できるように、さまざまな粉体加工技術を開発して薬を開発している。

子供向け薬の工夫

いる。弊社での事例として、フロモックス小児用細粒100mgを紹介する。この薬の薬効成分は強い苦味を有しており、マスク法として前述した油脂類を用いて薬効成分の表面に撥水性を持たせる方法を採用した。さらに、甘み成分にも工夫を凝らし、これらの合わせ技で苦味マスクの相乗効果を発揮させている。しかしながら、表面に

さて、子供向けの薬を開発する場合も高齢者向けと同様にできる限り飲みやすくすることが重要である。子供は味に敏感なため、苦い薬の場合は吐き出してしまつなどの服薬拒否に繋がり、服薬させることができないということがある。そのため、前述の苦味マスク法などの技術を開発を行つて製品化して

また、苦味を強力にマスクしてしまつと、口の中を通過してからも薬効成分が溶け出しにくくなること、口の中を通過したあとは薬効成分が体内で吸収されないこととなる。

このように、「苦味マスクのため口の中で薬効成分が放出するのを抑えること」と「口の中を通過したあとは薬効成分が体内で吸収されないこと」という相反する課題を克服する必要がある。各社とも粉体の機能を最大限に発揮できるように、さまざまな粉体加工技術を開発して薬を開発している。

また、苦味を強力にマスクしてしまつと、口の中を通過してからも薬効成分が溶け出しにくくなること、口の中を通過したあとは薬効成分が体内で吸収されないこととなる。

幅広い分野で活躍の場を広げる

粉体技術

ユーザフレンドリーな薬を開発することは我々医薬品メーカーの使命の一つであり、今後も重要なテーマであるが、それを実現させるには前述のような製薬会社の技術だけでなく、添加剤の高機能化や製造装置の進歩も欠かせないことは言うまでもない。これら製薬関連技術においてますますなる進化を期待することにも、我々はそれらをつましく融合させて新たな付加価値を有した製剤を開発していきたいと考えている。

おわりに

ユーザフレンドリーな薬を開発することは我々医薬品メーカーの使命の一つであり、今後も重要なテーマであるが、それを実現させるには前述のような製薬会社の技術だけでなく、添加剤の高機能化や製造装置の進歩も欠かせないことは言うまでもない。これら製薬関連技術においてますますなる進化を期待することにも、我々はそれらをつましく融合させて新たな付加価値を有した製剤を開発していきたいと考えている。



0.1mmφ以下の微小ビーズが、湿式分散をナノメーターの領域へと導きます。

DYNO-MILL NPM

ダイノミル NPMは、ナノサイズの材料を効果的に分散処理するために、0.1mmφ以下の微小分散ビーズの使用を可能にしました。技術開発のブレークスルーにつながるナノテクノロジーに、弊社は湿式微分散・微粉砕技術で貢献していきたいと考えております。

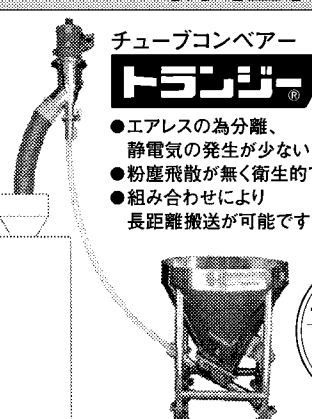
分散技術の最先端を見つめています

株式会社 シンマル エンタープライゼス

本社 〒590-0985 堺市堺区戎島町4丁45-1 リーガロイヤルホテル堺10階 ☎072(228)1101(代) FAX072(227)1498
東京営業所 〒105-0014 東京都港区芝3丁目17-10 高波マンション103号 ☎03(3453)7280(代) FAX03(3798)1924

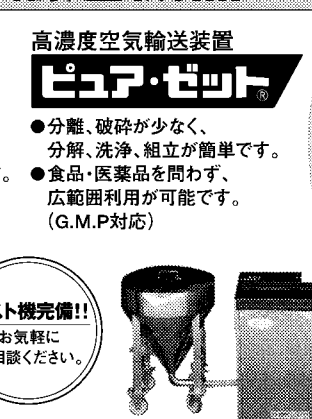
URL <http://www.shinmaru-e.com>

粉粒体輸送機器の事ならお任せ下さい!!



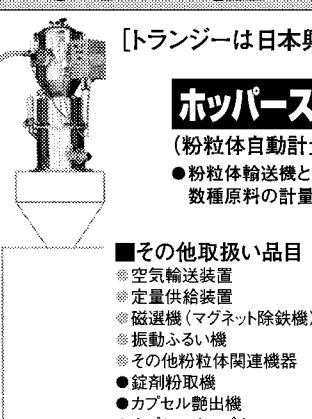
チューブコンベアー
トランジール

- エアレスの為分離、静電気の発生が少なく、粉塵飛散が無く衛生的です。
- 組み合わせにより長距離搬送が可能です。



高温度空気輸送装置
ピュア・ゼット

- 分離、破砕が少なく、分解・洗浄・組立が簡単です。
- 食品・医薬品を問わず、広範囲利用が可能です。(G.M.P対応)



ホッパースケール
(粉粒体自動計量装置)

- 粉粒体輸送機との組み合わせにより数種原料の計量及び混合が可能です。

■その他取扱品目

- 空気輸送装置
- 定量供給装置
- 磁選機(マグネット除鉄機)
- 振動ふるい機
- その他粉粒体関連機器
- 錠剤粉砕機
- カプセル射出機
- カプセルオーブナー

■製造販売元

日本興産株式会社
<http://www.n-kosan.co.jp>
大阪支店 〒577-0001 大阪府西成区南津守5-6-56 TEL06-6653-2936 FAX06-6653-6996
市川事業所 〒272-0121 千葉県市川市末広1-3-2 TEL047-395-4751 FAX047-395-0931
●ホームページをリニューアルしました。

関西で隔年開催される粉体工業展大阪
本展を貴社製品・技術のPRに有効にご活用ください

粉体工業展大阪2011

併設：ナノパーティクルテクノロジーゾーン

粉づくり・ものづくり・夢づくり
— 粉の技術 —

POWTEX OSAKA 2011

主催：APPIE 一般社団法人日本粉体工業技術協会

出展募集中!!

詳細はホームページをご参照ください
<http://www.appie.or.jp>

2011年
10月19日(水)→21日(金)
9:00~17:30 [19日(水)は9:30~17:30まで]
インテックス大阪(南港)1・2号館

同時開催	18日(火)・19日(水)	粉体工学学会 秋期研究発表会
	20日(木)	APPIE産学官連携フェア2011
	19日(水)→21日(金)	サイエンスエキスポ関西2011

併催イベント(予定)

- 開催記念特別講演会
- 最新情報フォーラム
- 粉じん爆発情報セミナー
- ナノ物質ばく露防止技術セミナー
- 製品技術説明会/ナノパーティクルテクノロジー出展社プレゼンテーション
- Powder Technology Show
- Powder Technology Theater
- 学生交流会
- 技術相談コーナー

出展対象

製造・プロセス機器
粉砕装置／ふるい分け装置／分級装置／通過装置／混合装置／混練装置／造粒装置／コーティング装置／乾燥装置／供給装置／輸送装置／分散装置／集塵装置／成形装置／表面改質装置／包装装置／焼成装置 など

計装・測定、ラボ機器
計測機器／計装機器／ラボ機器／制御システム／FA装置 など

材料、エンジニアリング・情報他
新素材／フィルター材／スクリーン／機能性粉体／エンジニアリング／受託加工サービス／出版／コンピュータシステム／助材 など

資源・環境・エネルギー
回収システム／リサイクルシステム／浄化システム／分別システム／清浄化システム など

●出展料単価(消費税含む)

*会員とは(社)日本粉体工業技術協会の会員企業を示す。 *10小間以上の独立小間は装飾高さ4.0mまで可能です。
***パネル展示は、大学・研究機関またはA・Bタイプ出展社の対象となります。

	間口×奥行×高さ(m)	会 員*	一 般
Aタイプ	(3×3×2.7**)	241,500円	294,000円
Bタイプ	(3×2×2.7)	189,000円	252,000円
ナノパーティクルテクノロジーゾーン	1小間(2×1.5×2.7)	157,500円	
	パネル展示***	52,500円	

主催者：APPIE 一般社団法人日本粉体工業技術協会
〒600-8176 京都市下京区烏丸通六条上ル北町181 第5キョートビル7F
Tel. 075-354-3581 Fax. 075-352-8530

お問い合わせ・展示会事務局：株式会社 シー・エヌ・ティ
〒101-0048 東京都千代田区神田町2-2-2 大森ビル4F
Tel. 03-5297-8855 Fax. 03-5294-0909 E-mail: powtex.2011@cnt-inc.co.jp

Society for the
Advancement of
Material and
Process
Engineering

SAMPE JAPAN

先端材料技術展2011

出展者 募集中!!

日時 2011年11月9日(水)→11日(金)
10:00~17:00

会場 東京ビッグサイト

主催 先端材料技術協会(SAMPE Japan)
日刊工業新聞社

出展のお申し込み・お問い合わせ先

日刊工業新聞社 事務局 イベント事業部 「SAMPE JAPAN/先端材料技術国際会議2011」 展示会事務局
〒103-8548 東京都中央区日本橋小堀町14-1 TEL: 03-5644-7221 FAX: 03-5641-8321 E-mail: j-event@medianikkan.co.jp
URL: <http://www.nikkan.co.jp/eve/>

●出展対象●

以下の分野における先端技術材料及び加工技術に関連する「素材・製造プロセス製品及び加工機・製造治工具類・検査検定/実験装置等」の出展を対象とします。

- ① 航空・宇宙機器分野
- ② 自動車・鉄道車両分野
- ③ 船舶・海洋分野
- ④ 土木・建築・住宅分野
- ⑤ ロボット・産業機械分野
- ⑥ 電機・電子・IT 分野
- ⑦ 新エネルギー・省エネルギー分野
- ⑧ 環境分野
- ⑨ スポーツ・レジャー分野
- ⑩ 医療・福祉分野
- ⑪ 石油・石油化学分野
- ⑫ ナノ/バイオテクノロジー分野
- ⑬ 流通・物流分野
- ⑭ 情報通信分野
- ⑮ 大学・研究機関
- ⑯ ビジネス支援・人材派遣分野
- ⑰ 調査・出版分野

●出展料単価

1小間 約9m²(間口2.97m×奥行2.97m×高さ2.7m)
SAMPE 会員…304,500円(本体290,000円)(消費税込)
一般…336,000円(本体320,000円)(消費税込)

■申込期限
2011年7月29日(金)